# (54) PROCESSING CUP FOR SEMICONDUCTOR MANUFACTURING APPARATUS

(11) 62:166515 (A)

(43) 23.7.1987 (19) JP

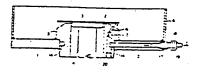
(21) Appl. No. 61-8029 (22) 20.1.1986 (71) HITACHI ELECTRONICS ENG CO LTD (72) RYUTARO UMENO

(51) Int. Cit. H011.21/30,G03F7/16,H011.21/304,H011.21/306

PURPOSE: To simplify a piping and to simplify a piping work by opening a fluid passing hole in the thicknesswise direction of a bottom plate to form a connecting hole rising substantially perpendicularly in a boss, opening a nozzle port for injecting fluid at the upper end, and forming a connecting port of

a fluid piping system at the outside end of the passing hole.

CONSTITUTION: A piping system 19 is connected by utilizing a joint 18 with the connecting port 17 of a through hole 13 at the outer peripheral end of a bottom plate 1. Fluid such as cleanser or gas is supplied as by an arrow C from a fluid supply source provided in the system 19. The fluid advances in the hole 13 as designated by an arrow D, and arrives at a groove 14 cut on the outer peripheral surface of a boss 5. Here, the fluid is split in both directions as designated by arrows with broken lines to advance in the circumferential groove 14. When the fluid is fed to a connecting hole 15, the fluid rises in the hole 15 in a direction of an arrow E. Thereafter, the fluid is injected from a nozzle port 15 connected with the hole 15 in a direction of an arrow F. sprayed on the back surface of a work 2 held in a spin chuck 3 to clean the work 2 and dry it.





#### @公開特許公報(A) 昭62-166515

gint Cl.

識別記号

厅内整理番号

④公開 昭和62年(1987)7月23日

H 01 L G 03 F 21/30 7/16 21/304 21/306 H 01 L

Z - 7376 - 5F7124-2H D-7376-5F R-8223-5F

零査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

会発明の名称

半導体製造装置の処理カップ

②特 顧 昭61-8029

盘出 顧 昭61(1986)1月20至

龍 太 郎 の発明 者

神奈川県足柄上郡中井町久所300番地 日立電子エンジニ

アリング株式会社内

日立電子エンジニアリ む出 願 人

東京都千代田区大手町二丁目6番2号

ング株式会社

弁理士 西山 春之 ②代 理 人

1. 発明の心跡

半週仏製造装置の外用カップ

2. 特許請求の範囲

**延仮の中心部にワークを保持するスピンチャッ** クの回転輪が衰まるポス部を有すると共に、この 瓜板の外周線には略垂直に立ち上がる側壁を有し、 上記スピンチャックに保持されたワークに対して 所要の処理を施す半導体製造装置の処理カップに おいて、上記底板の厚み内にその外頭端からポス 部に向けて液体の通る通し孔を穿むし、上記ポス 部内には略重直に立ち上がる迅通孔を設けると共 に...故ボス部の上端部には所定の角度でワーク型 面に淡体を噴出するノズルロを弥散し、かつ上記 延板に穿設された通し孔の外側端には淡水の配管 系の接続口を設けたことを特徴とする半端体数道 芸芸の処理カップ。

3. 発明の詳細な説明

近菜上の利用分野

本意明は、単海体製造用の現象装置や強布装置

谷においてワークに対して洗浄や乾燥等の処理を 施す処理カップに関し、特に部品点数を少なくし て配管結合を簡潔化できると共に取扱い調整が移 品な二耳体製造装置の処理カップに関する。

## 従来の江海

従来のこの種の処理カップは、第3回に示すよ うに、 違振1の中心部にワーク2を保持するスピ ンチャック3の回転離4が嵌まるポス部5を行す ると共に、この底板1の外間線には略垂直に立ち 上がる模型6を打している。そして、上記例型6 の下当に貫通孔を穿改してバルグヘッドフを取り 付け、このバルグヘッド7の内側部分からポス部 5に守けて例えばステンレスチューブ8を延ばし、 その海岸郡を立ち上げてノズルへを上記スピンチ ャック3に保持されたワーク2の当面に向けてセ ットしていた。上記パルグヘッド7の外側部分に は雑手10によって配管系11が接続されており、 この無常系11から矢印入のように洗浄被または 類水あらいはブローガスを供給することにより、 上記ノズルリからワーク2の真面に洗浄設等を戦

出して京交の処理を施していた。なお、第3同に おいて、符号12は上記ステンレスチューブ8の 押え会員である。

### **免明が解決しようとする問題点**

しかし、このような従来の処理カップにおいては、次のような問題点があった。まず、第3回に示す第一の従来例においては、洗浄や乾燥等の处理を施す系統が、バルグヘッド7と、ステンレスチューブ8と、押え金具12等からなり、部品点

まで手を伸ばさなければならず配管作業がやり建いものであった。さらに、上記のように底板1の下方に離手10や配管系11を披観しなければならないので、高さ方向のスペースHを多くとられるものであった。

そこで、本発明はこのような問題点を解決する ことを目的とする。

# 問題点を解決するための手段

数が多いものであった。また、上記ステンンスチューブ8は、個貌らからボス思うに向けて延ばすと我に関系正に立ち上げているので、その和立て時または異想時においてノズル9の位置や角度をものが度というというで、一型であった。さらに、処理カップ内を耐湿するときなどに上上があるに、処理カップ内を耐湿するときなどに上が変わることがあり、再セットしなければなったが変わることがあり、再セットしなければなったので、バルグヘッド7の輝め付けが十分にできず、シールを完全に行わないとなバルグヘッド7の部分から洗浄板、ブローガスが改れることがあった。

次に、第4回に示す第二の従来例においては、 底板1の上面に処理版や洗浄版などがたまるが、 該成板1に取り付けられたパルグヘッドフのシールが完全でないと、そのパルグヘッドフの部分から処理カップ内の処理被等が外部に改れることが あった。また、パルグヘッドフに対して離手10 により尼管系11を接続する類、上型パルグヘッドフが低板1の中心付近に位置しているため、奥

接続口を設けたことによってなされる。 突旋倒

以下、本発力の実施例を添付図面に基づいて詳 紅に説明する。

ここで、本発明においては、上記底近1はやや 厚手に形成されており、この底板1の厚み内には その外周高からボス部5に向けて通し孔13が穿 設されている。この通し孔13は、洗浄用の 法体 または党援用のガス等の流体を供給するもので、 その内偶式は上記ボス部5の中央部外環節に円端 方向に切られた四端14 (第2回参照) と接続さ

れている。そして、上記ポス郎5の内部の適立意 所には迅速充15が設けられると共に、数ポス部。 5の上端部にはノズルロ16が芽設されている。 - 上記進通孔15は、上記円周方向の凹端14とノ ズルロ16とを接続して液体を供給するもので、 ポス型5内にて畸派直に立ち上がるように形成さ れている。また、上記ノズルロ16は、スピンチ ャック3に保持されたワーク2の星面に向けて洗 **冷板またはブローガス等を収出するもので、上記** ワーク2の裏面に対して所定の戦出角度となるよ うに予め位置決めされると共に、所定の内径に形 成されている。さらに、上記底板1に穿設された 通し孔13の外側端には、接続口17が設けられ ている。この接続ロ17は、液体の配管系を接続 おり、テーパ雄ネジを有する継手18によって配 管系19が投稿されるようになっている。なお、 第1回において、符号20は上記迷遠孔15の下 塩に嵌合されためくら栓であるが、このめくら栓 20は取り除いて上記述通孔15の下端を路接等

こよりおじてしまってもよい.

このように構成された本意明の処理カップを観 | 円するには、まず、底板1の外間端において上記 送した13の接続ロ17に、離手18を利用して **尼豆煮19を接続する。次に、この配豆煮19に** こけられた図示外の液体 ご給放 から矢印 Cのよう に先記戒またはガス等の液体を供給する。すると、 上型液体は、第1回に矢印口で示すように通し孔 : 3 内を進み、ポス部5 の外周面に切られた凹端 14に対達する。ここで、上記波体は、5~2回に 破異矢印で示すように、両方に分れて円周方向の 世界14内を進む。そして、第1回に示す迅通孔 15の位置までくると、誠迦通孔15内を矢印E 方向に上見する。その後、上記述通孔15と接続 する部分であり、例えばテーパ雌ネジが切られて されたノズルロ16から、矢印F方向に液体が点 出し、スピンチャック3に保持されたワーク2の **菜蓋に吹きかかり、減ワーク2を洗がしたり、佐** 恐したりする。

> なお、第2回においては、上記送通孔15及び ノズルロ16はポス部5に二箇所だけ設けたもの

として示したが、本発明はこれに殴らず、上記凹 弾14の円周上において適宜の三箇所以上に設け てもよい。

### 発明の効果

本発明は以上説明したように、庭板1の厚み内 にその外間端からポス部5に向けて液体の通る道 しれ13を穿取し、上記ポス部5内には迅通孔1 5 を設けると共に、該ポス部5の上端部にはノズ ルロ16を穿設し、かつ上記通し孔13の外礁端 には液体の尼管系19の接続口17を設けたので、 単に上記後以口17に離手18を利用して配登前 19を投稿するだけで配質結合ができ、部品点数 を少なくして配管を簡潔化できると共に、配管作 菜を簡単に行うことができる。また、ポス部3の 上端部に交換されたノズル口16は、子めワーク 2の裏面に対して所定の帆出角度となるように位 買決めされているので、組立て時または温慧時に おいて上記ノズルロ16の位置や角度をその節度 セットする必ずはない。さらに、処理カップ内を 消滅する場合においても、上記ノズルロ16の役

匠や角度が変わることはなく、従来のように再せ フトする必要はない。これらのことから、処理カ ップ会体としてその取扱い解性が容易となる。ま た、森気1または側壁6には、従来のようなパル グヘッドフを取り付けるための賞塩孔は穿設され ていないので、処理カップ内の処理被等が外部に 次れるのをほぼご企に防止できる。

### 4. 富弘の簡単な説明

第1回は本発明による単導体製造装置の短煙力 ップの実施例を示す垂直面内の中央所面図、第2 国はその窓小した平面図、第3回及び第4回は従 楽の処理カップを示す垂直面内の中央所面回であ

- 1 … 班 坂
- 2 ... 7 1
- 3 …スピンチョック
- ユースピンチャックの無伝数
- 5 -- # 2 25
- 6 … 餅 壁
- こう…近しん

# 1 14 --- 🕮 💢

15…进通孔

16…ノズルロ

17…接段口

1 9 ... 129 ... ... ... ... ... ...

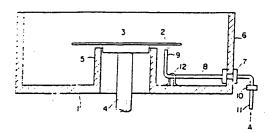
19…股份系

出頭人 日立電子エンジニアリング株式会社

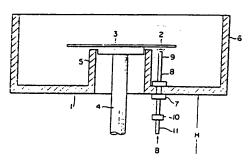
代理人 弁理士 酉 山



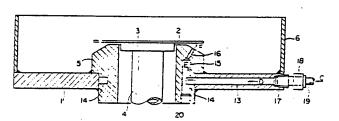
### TE 3 !



21 1 12



寓! 🗷



**2** 2 ⊠

